

Development of F-Theta Lens for Printed Wiring Board Processing — by Takashi Araki — For more compact and advanced electronic devices (such as cellular phones and notebook computers), size and weight reduction of printed wiring boards (PWBs) is increasingly required. These PWBs are processed by a laser drilling machine which can create small holes at high speed. In this process, a laser beam must be focused on a target position on the PWB. Here the f-theta lens plays a pivotal role. The f-theta lens used for PWB processing need to be capable of focusing the laser beam upon fine target spots scattered over a wide scan field. Furthermore, the beam needs to enter vertically into the focal plane. These strict requirements, which a single lens fails to meet, are accomplished by a compound lens that has an optical design which suppresses the aberration to the diffraction-limited level and also has a precise aspheric surface. The author outlines the engineering of the f-theta lens and its application.

Keywords: f-theta lens, laser drilling, PWB, CO2 gas laser, ZnSe

1. 緒 言

携帯電話・ノートパソコン等のデジタル機器の小型・軽 量・高機能化が進んでいる。この背景にはそれに搭載され ているプリント基板の小型・高密度化があり、日本の競争 優位の源泉のひとつであるプリント基板の実装技術の進歩 が大きく貢献している。

そのキーテクノロジーとして、1990年頃より普及した ビルドアップ基板がある^{(1)~(3)}。これは積層、穴あけ加工、 配線形成などを繰り返すことによって作製された多層構造 のプリント基板で、IVH (Interstitial Via Hole) と呼ば れる非貫通の穴に特徴がある(図1)。IVHには、下の導体 層に損傷を与えずに寸止めした加工が必要で、しかも高密 度実装を行う必要性から微細さが求められる。炭酸ガス レーザを搭載したレーザドリルマシンでは ø50~400µm の穴加工が2KHz以上という高速で可能な上、導体層の銅 により炭酸ガスレーザ光が反射されて原理的に寸止め加工 となる。そのため、炭酸ガスレーザドリルマシンによる穴 あけ加工は IVH 加工プロセスのデファクトスタンダードと なっている^{(4)、(5)}。

図2にレーザドリルマシンの概要を示す。発振器からの レーザビームを2軸のガルバノスキャナで制御されたス キャンミラーで高速に振りプリント基板上の目標の位置へ f θレンズで集光することにより加工を行うものである。実



図1 ビルドアップ基板とビア・ホール



図2 f θ レンズを用いた穴あけ加工の概要

際のレーザドリルマシンでは、プリント基板はXYステージに載せられておりガルバノスキャナの動きとあいまって、 広い面積を高速加工できるようにシステム化されている。

このレーザドリルマシンを使用した加工プロセスは、携 帯電話・デジタルカメラ等の電子回路基板への適用から始 まった。現在では、半導体チップを搭載する、より小径で 真円度の高い穴が必要なパッケージ基板の加工にも使用さ れている。コストダウンのため、従来メカドリルで行われ ていた貫通穴加工をレーザドリルで行おうとする動きもあ る。基板材料という観点では、樹脂にガラス繊維が混ざっ た難加工材への加工も可能で、注目が集まっている。さら には、積層セラミックチップコンデンサなどの電子部品製 造のため、グリーンシートへの加工にも実用化されている。

これら拡大する用途に対応するため、当社では小径加工 用fθレンズ、大面積加工用fθレンズのほか個別用途に適 合したfθレンズを種々開発してきた。本論文では、プリン ト基板加工用fθレンズについての概要を述べた後、炭酸ガ スレーザ用fθレンズを中心に、当社における設計・製造に ついて概観し、最後に他の部品と組み合わせて高機能化を 追求した事例等を紹介する。

2. プリント基板加工用fθレンズの特徴

ここでは3種のレーザ加工用レンズを比較することで、 プリント基板加工用fθレンズの特徴を明らかにする。

図3(a)は、鋼板の切断・溶接に用いられる一般的なレ ンズによるレーザ集光の様子を示したものである。レンズ に垂直に入射したレーザ光をレンズから一定距離離した加 工面上に微小なスポットで集光することができる。集光位



(a) 切断・溶接用レンズ (b) マーカー用f θ レンズ (c) プリント基板加工用f θ レンズ

図3 レーザ加工用レンズの特性の比較図 (波長9.4µm、焦点距離100mm、ø13mmのガウシアンビームを入射) 上段:光路図、下段:各入射角でのPSFコンター図 置を変化させるベくレーザビームを角度θ (rad) だけ傾 けて入射させると、レンズ通過後のレーザビームは中心か らf×tanθ離れた位置に向かう(ここで、fはレンズの焦点 距離)が、図のように焦点が垂直入射時に比較してレンズ 側へシフトしてしまうこともあって、集光スポット径は非 常に大きくなってしまう。ここで図3下方に示した等高線 は、各スポットの強度分布を示すPSF (point spread function) コンター図であり、中央のピーク強度を100% として9%刻みで等強度曲線を描いたものであり、集光ス ポットのサイズや形状の違いを示している。

図3(b)は、マーカーに良く用いられるレンズ1枚構成 のf θレンズの特性を示したものである。レーザビームを傾 けた場合の集光位置は中心からf×θとなり、入射角度θに 対し線形となるのが特徴で、f θレンズの名前の由来である。 しかしながら、焦点面に対しビームは垂直入射せず(テレ セントリックエラー)、収差(光学的歪み)も残っている ため、楕円の集光スポットとなる。

図3(c)は、プリント基板加工用fθレンズによる集光の 様子を示したものである。このfθレンズではレーザビー ムを傾けて入射させた場合においても集光面に対しビーム がほぼ垂直に入射し、同一面上で同程度の微小なスポット 径に集光することができる。しかしながら、このような高 い性能を実現するため、プリント基板加工用fθレンズは 複数の大口径レンズによって構成される組レンズとなり、 さらにレーザビームを極限まで微小に集光するために各レ ンズは収差を抑えることを目的に非球面形状を有すること が多い。

3. 設 計

3-1 fθレンズの光学設計 設計においては、最初 にプリント基板加工における穴径やその均一性、スキャン 領域等の要求を、光学的な仕様に仕立て直し、次にその光 学仕様を満足するレンズ構造を、公差を含めて決定してい くことになる⁽⁶⁾。

fθレンズには、図4左側の要求に示すように、広いス キャン領域と小さなスポット径、小さなテレセントリックエ ラー等が要求されるので、スキャン領域全域にわたって回折 限界レベルの集光特性が必要となる。しかしながら、広いス キャン領域を得ようとすると一般にスポット径のバラツキが 大きくなる等、多くの特性はトレードオフの関係にある。さ らに、高性能を要求されるレンズの設計解は製造誤差に敏感 なことが多く、試作ではたまたまうまく使用できるfθレン ズを製造できても、いざ量産してみると特性ばらつきが大き く、事実上使えないということが起こり得る。

ここで重要となるのは、製造の実力値を充分に把握して、 光学設計の条件に織り込むことである。当社では、図4右 側の解決手段に示すように、構成レンズの素材や枚数を選 択し必要に応じて非球面も導入しながら、公差に余裕のあ



図4 要求と解決手段



炭酸ガスレーザの波長は $9.3 \sim 10.6 \mu m$ の赤外領域にあ るので、使用できる素材は一般には ZnSe と Ge に限られて いる。図5の光路図は、これらの素材を使用した非球面を 含む f θ レンズの光学設計結果の代表例である。機構設計も 含めた設計結果および特性解析結果を表1、表2に示す。 図6は、この f θ レンズで σ 2mm マスク像を縮小転写した 場合の結像解析結果をスキャン領域内の主要点において示 したものである(このコンター図では 30%、13.5%、5% の強度のみを示してある。スポット径は、それぞれ76 μ m, 93 μ m, 110 μ m と算出される)。スキャン領域の全域で真 円度の高い加工特性が期待される。





図6 結像解析

表1 fθレンズの代表的な設計結果

No.	項目	仕様	備考
1	波長	9.4µm	
2	入射ビーム径	ø26mm	入射瞳径
3	マスクーXミラー間距離	2000mm	
4	スキャンミラー間距離	37mm	
5	ミラーレンズ間距離 (FWD)	32mm	ミラーからレンズマウ ント端面までの距離
6	焦点距離	100mm	
7	スキャン領域	52mm角	
8	マウント外形	ø140mm L80mm	ウインドウセルを含む サイズ
9	カバーウインドウ	標準装備	ウィンドウセルは脱着可

表2 ø2mmマスクを像転写した場合の特性

No.	項目	特性	備考	
10	ワーキングディスタンス (BWD)	95.9mm		
11	スポット径	ø93µm	ピーク強度13.5%にて	
12	スポット径バラツキ	±0.10%	{max-min} /min × 100÷2(%) ピーク強度 13.5 %にて	
13	スポット真円度	99 %	ピーク強度13.5%にて	
14	最大テレセントリックエラー	4.0deg		

3-2 fθレンズの機構設計 前項で得られた光学設 計解は、各レンズの曲率半径、厚さ、レンズ間隔、ディセ ンター(軸ずれ)、ティルト(傾き)等の品質項目の値と公 差である。これらの諸量は通常数十に上るが、光軸(仮想 基準軸)という機械的に設定しがたい概念の下で制御され



図7 機構設計

なければならない。機構設計では、図7のように、個別の レンズ形状を具体的に決めつつマウント(筐体)を用いて 高精度に位置決めする。ディセンター、ティルト、レンズ 間隔の組立精度はミクロンオーダーが必要とされ、場合に よっては、調整可能なマウント構造を採用することもある。

4. 製 造

4-1 製造フロー 当社の光学部品事業は、炭酸ガ スレーザ用の切断・溶接加工用レンズの製造・販売がその ルーツであり、

ZnSe 素材合成→研磨加工→光学薄膜コート→検査 と一貫した製作プロセスを保有していることが特徴であ る。f θ レンズは組レンズのため、このような①個別レン ズ製造工程に、②マウント製造工程、③組立工程が加わる。 図8に製造フローを示す。

プリント基板加工用 f θ レンズ開発のためには、大口径 の高精度非球面レンズの製作が不可欠である。当社は早く に、ZnSe 非球面単レンズの製品化を達成し、シーズ技術 の開発も終えていた⁽⁸⁾。当社は、これらの要素技術を発展 させつつ、レンズの大口径化と高精度化への対応をタイム リーに実施したことで、レーザドリルマシンの開発初期か らこの分野に参入できた。**写真1**は、図8のフローに従っ て製作した f θ レンズの製品例である。次項からは、f θ レンズ製造のポイントとして、高精度加工技術と性能評価 について述べる。



写真1 製造したf θ レンズ

4-2 高精度加工技術 ここでは厳しい要求精度を 満足させるために特に重要な超精密切削加工技術(Single Point Diamond Turning: SPDT)について述べる^{(9)、(10)}。 それに使用される超精密旋盤は、NC制御の位置分解能 0.03mmで、エアースピンドル、油静圧スライドなどで構 成される。レンズの加工は、**図9**に示すようにレンズ素材 を主軸に取り付けて回転させ、バイト刃先が目的とするレ ンズ形状(球面・非球面など)の軌跡を描くように2軸同 時にNC制御しながら旋削加工することで実施される。f*θ* レンズを構成する高精度レンズを得るためには、機械の運 動精度が高いのはもちろん、加工環境(加工時の温度制御、 床振動等)の変動抑制、加工する材質に適した加工条件



図9 超精密旋盤によるレンズ加工





(切り込み量、送り速度、切削速度、バイト刃先形状)の 最適化、エアースピンドルの高剛性化が必要である。

図10にSPDT加工を行ったレンズの非球面形状測定結果 の代表例を示す。本加工において設計非球面からのずれを 示す形状精度は0.076µmと非常に高精度である。

4-3 性能評価 **表1**の仕様のfθレンズを製作し、 実際に銅箔付きポリイミドフィルムに穴あけ加工を行っ た。スキャン領域の中央と最外位置での穴の様子を図11 に示すが、真円度の高い直径約100µmの穴となっている ことがわかる。図6のコンター図で示される強度分布から 算出されるスポット径と加工穴径との比較から、この材料 の加工閾値はかなり低いことが伺える。

このような実装評価の他、fθレンズの評価には次のよう な方法を採用することができる。

①製造工程で採取した製造実績データから特性をシ ミュレートする方法。製造実績データとは、厚さ・ 曲率半径等の構成レンズの測定値やディセンター・ レンズ間隔等の組立作業時の採取値である。

②製作したfθレンズを純粋な光学的測定により評価す る方法。

②の方法は、上述の実装評価とは異なりレーザ装置や加 工材料等の特性の影響を受けずに、fθレンズのみの実物評 価が可能である。一般に赤外域での光学測定は難度が高い ものとなるが、当社ではこの測定技術開発も積極的に進め ている。



図11 穴あけ加工結果

5. 各種の炭酸ガスレーザ用fθレンズ

5-1 基本ラインアップ プリント基板では真円度 の良好な穴あけ加工が求められるため、fθレンズにはス キャン領域全域にわたって回折限界レベルの集光特性が求 められる。その制約の中で、小さなスポットを得ようとす ると、焦点距離を短くするか或いは入射ビーム径を大きく する必要がある。いずれの場合もガルバノミラー系が大き くなり、テレセントリックエラーが増大し、結果としてス キャン領域を狭めることになる。このように多くの特性は トレードオフの関係にあり、基本性能のみを重視したタイ

表3 炭酸ガスレーザ用 f θ レンズの基本ラインアップ

	広スキャン 領域型	標準型1	標準型2	精細型	VA型1	VA型2
ビーム径 (EPD)	ø30mm	ø30mm	ø30mm	ø30mm	ø20mm	ø20mm
スキャン 領域	100mm 🗆	50mm 🗆	40mm 🗆	30mm 🗆	50mm 🗆	40mm 🗆
焦点距離	170mm	100mm	80mm	65mm	100mm	80mm

プであっても、表3のように自ずとfθレンズの種類は多く なる。加工方法とプリント基板材料に依存するところは大 きいが、種々の品種により、穴径はø50~400µmを優に カバーしている。これらから派生して、低加工閾値材料対 応型、個別波長対応(10.6/9.6/9.4µm)型、He-Neレー ザ透過型や大パワー透過型等々種々の目的別品種がある。

5-2 加工飛散物への対応 レーザドリルマシンで プリント基板を穴加工すると、基板成分がスパッタとなっ て飛散し、一部はfθレンズに飛来し、汚れのようになって 付着する。その結果、fθレンズの透過率が低下し、加工で きなくなる。特にプリント基板の銅ダイレクト加工で問題 となることが多い。解決方法は、fθレンズとプリント基板 の距離(ワーキングディスタンス; BWD)を大きくする か、又はf θレンズに標準装着しているカバーウインドウ出 射面を適宜クリーニングすることである。前者のBWDの 大きいレンズは光学的にはレトロフォーカス型と呼ばれ、 通常スキャン領域の拡大が難しい上、レンズ径が大きく高 価となる。表4に一例を示す。後者のウインドウについて

表4 ワーキングディスタンス (BWD) の大きい f θ レンズの例			
	標準型1	レトロフォーカス型	
入射ビーム径	ø30mm	\leftarrow	
スキャン領域	50mm角	45mm角	
焦点距離	100mm	\leftarrow	
ワーキングディス	06	125	

125mm

ø170mm

L92mm

96mm

ø140mm

L80mm

タンス (BWD)

マウント外形

<u>ISO9211-3,4準拠</u>		
試験項目	方 法	
密度	テープを貼って 垂直にすばやく剥がす	
熱湿度	55℃90%湿度16H以上	
摩耗	チーズクロースで50ストローク	
	消しゴムで20回ストローク	
溶解	浸塩水24H	
	浸水24H	

写真2 DLC コーティングウインドウ

は、クリーニング時の摩耗に強いダイヤモンドライクカー ボン (Diamond Like Carbon; DLC) コーティングを施 したウインドウ (写真2) が開発⁽¹¹⁾されてからは、レトロ フォーカス型f θ レンズの使用は限定的となった。

5-3 温度依存性/波長依存性の低減 fθレンズが 使用される環境は、レーザの通過や周囲部品による発熱、 レーザ発振波長のふらつき等の影響で、常時変化し得る。 マシン側でその原因を取り除くことが最も有効ではある が、環境変化に対してロバストなfθレンズを使用するのも 有効な対策である。fθレンズでは屈折率の高いGeが使わ れていることが多いが、温度依存性を低域する場合には屈 折率の温度依存性の大きいGeの使用を控えるのが1つの 対策となる(表5)。波長依存性の低減を図る場合には、表 5に示すZnSeとGeの素材特性の差をうまく利用すること がポイントになる。表6に温度依存性を低減したfθレンズ の設計例を示す。ワーキングディスタンス(BWD)や集 光位置の変動が抑えられていることがわかる。

なお、屈折型と回折型を組み合わせたハイブリッド方式 により、温度安定性向上と入射レーザ波長依存性の低減を 実現したfθレンズの開発も報告されている⁽¹⁰⁾。

	ZnSe物性值	Ge物性值	Ge 特性 (ZnSe を基準)
屈折率 n	2.410	4.006	約2倍 <注:空気との屈折 率差n-1に対して>
屈折率温度依存性 dn/dT	5.7 × 10 ⁻⁵	4.2 × 10 ⁻⁴	約7.3倍
屈折率波長依存性 dn/dλ	-5.4 × 10 ⁻³	-1.1 × 10 ⁻³	約1/5倍

表5 ZnSeとGeの屈折率特性の比較

表6 温度依存性を低減したfθレンズの例
 (主な仕様: 焦点距離100mm、スキャン領域50mm角)

	標準型1	温度依存性低減型
ワーキングディスタンス (BWD)の変化	23.6 µm/℃	6.5 µm/℃
最外集光位置 (25mm, 25mm)の変化	-7.7 µm/℃	-1.8 µm/℃

6. 高機能追求と次の展開

fθレンズと他の光学部品を組み合わせて最適設計することで、機能を上げることができる。

図12はテーパレス穴あけ光学系の概要である⁽³⁾。ガウス 強度分布を持つレーザビームを非球面ビームホモジナイザ により強度を均一化し、そのビームのマスク像をfθレンズ により縮小転写する。既にビルドアップ基板の加工で多用 されている。



図12 テーパレス穴あけ光学系の概要



図13は一括多点穴あけ光学系の概要である。f θ レンズの後段に設置された回折型光学素子 (Diffractive Optical Elements; DOE) によりビームを分岐させるので、穴あけ速度が数倍になる。

プリント基板の穴径縮小の動きは加速している。当社は 未だ現状の穴径が炭酸ガスレーザドリルの限界とは考えて おらず、まだ小径化は技術的に可能と判断して、さらなる 高性能f θ レンズ開発も進めている。しかしながら、炭酸ガ スレーザ(波長 9.3~10.6µm)からUVレーザ(波長 0.355µm)への光源の移行も有力な選択肢である。UV レーザ用f θ レンズの開発は既報⁽⁴⁾の如く当社も進めている (**写真3**)。このUVレーザ用f θ レンズはシリコンの貫通穴 加工(Through Silicon Via; TSV)への適用も期待され ている⁽⁵⁾。



写真3 今後が期待されるUV レーザ用fθレンズ

7. 結 言

プリント基板加工用として、主に炭酸ガスレーザ用f θ レンズを中心に、当社における設計・製造と種々のf θ レンズ について述べてきた。今回紙面の都合上論じなかったが、f θ レンズの性能を光学的に評価し、そのデータと加工結果 の相関をとることで、加工性能の高いf θ レンズを市場に供 給していくことも可能と考えている。

要求仕様と設計・製造の実力から判断される実現可能な レベルとは乖離があることが多く、その時は困難でも改善 や開発を進め数年後に新しいfθレンズをひとつの形とし て提案できることがある。設計と製造の担当者が新しい技 術も取り入れながら、かんかんがくがくの議論をして、お 互い可能なぎりぎりの形で製造設計にまで落とせた際は、 また一歩進めたと感慨がある。そして、実際に工程に流し fθレンズを完成させることができた際には、手前みそなが ら機能的な美を感じることもある。但し、そのような場合 には、工業製品として低コスト化し普及させていくことが 次の仕事となる。

今後も、このような新しい形の提案を続け、レーザ加 工という面からデジタル機器の発展に寄与していく所存 である。

- (1)「第7章 ディフィカルトチェンジ」、2007年度版日本実装技術ロード マップ プリント配線板技術編、社団法人 電子情報技術産業協会、 p130-284 (2007)
- (2) 宇都宮久修、「プリント配線板技術ロードマップと最新動向(1)」、 JPCA NEWS 2009 Ocober、p16-25
- (3) 剣持裕治、「高速信号を扱う際、知っておきたい多層基板の基礎」、 Design Wave Magazine 2007 June、 p79-80
- (4) 中井出ほか、「プリント配線板のレーザ高速穴あけ装置」、第35回 レーザ熱加工研究会誌、vol.2、No.2、p.199-206 (1995)
- (5) 北泰彦ほか、「CO2レーザ 銅ダイレクト加工の技術動向」、第23回エレクトロニクス実装学会 (2009)
- (6) 荒木高志ほか、「レーザ穴あけ加工用fのレンズの開発」、SEIテクニカ ルレビュー、第154号、p89-95 (1999)
- (7) 布施敬司、「レンズ及び光学系の設計方法」、特許第3006611号(1999)
- (8) 江畑恵司ほか、「ZnSe非球面集光レンズの特性」、住友電気、第148 号、p106-112 (1996)
- (9) 京谷達也ほか、「CO2レーザ用Moコート放物面鏡」、住友電気、第 138号、p162-167(1991)
- (10) 平井隆之ほか、「高出力ファイバーレーザ用放物面鏡加エヘッドの開発」、第71回レーザ加工学会講演会(2008)
- (11)「赤外カメラ用光学部品を製品化(広域反射防止膜/BBARの開発)」、 SEIテクニカルレビュー、第175号、p145(2009)
- (12) 布施敬司ほか、「レーザ穴明け用回折型fθレンズの開発」、SEIテクニ カルレビュー、第159号、p66-71 (2001)
- (B) 平井隆之ほか、「非球面ビームホモジナイザーの開発」、SEIテクニカ ルレビュー、第161号、p91-97 (2002)
- (14) 荒木高志ほか、「UVレーザ用fθレンズの開発」、SEIテクニカルレビュー、第175号、p62-67 (2009)
- (15) 成田知徳、「TSV用レーザー・ドリリング及び薄型ウエハーのダイシング」、Proceedings xm-07-043.0 STS Japan (2007)

執筆者―

 荒木
 高志
 : シニアスペシャリスト

 住友電エハードメタル(株)
 光学部品開発部
 主幹

 レーザ加工用光学部品の開発に従事



用 語 集一

レトロフォーカス Retrofocus:レトロは「後ろへ」、フォーカスは「焦点」 を意味する。焦点距離に比べてバックフォーカス (ここで はBWD) が長いこと。